

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number : 05-159716
 (43) Date of publication of application : 25.06.1993

(51) Int.Cl. H01J 29/07

(21) Application number : 03-323075
 (22) Date of filing : 06.12.1991

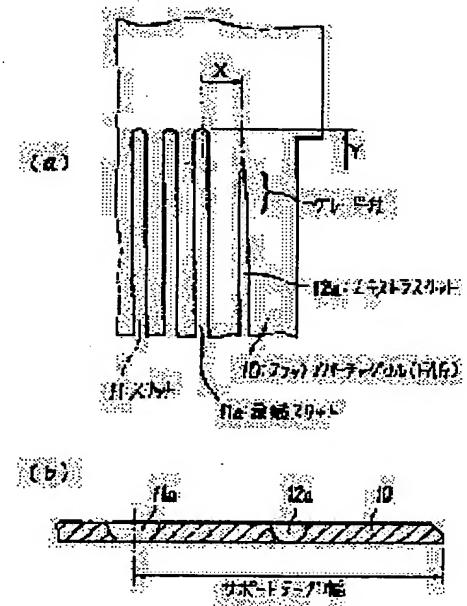
(71) Applicant : SONY CORP
 (72) Inventor : SHIOBARA KENJI
 ASAI MASAAKI
 SUZUKI SHUNJI
 KUWAYAMA KIYOSU

(54) APERTURE GRILLE

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide an aperture grille which enables uniformly securing an endmost slit width in the effective screen surface of, for example, a cathode-ray tube.

CONSTITUTION: An aperture grille comprising a frame member joined to a thin metal plate 10 formed with stripe slits 11 in plural rows in such a manner as to surround the thin metal plate 10 is provided with extra slits (12a to 12d) having a width smaller than that of the stripe slit and capable of shielding light, at an outer side thin metal plate portion from an endmost slit 11a of the stripe slits in plural rows.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 04.12.1998
 [Date of sending the examiner's decision of rejection]
 [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]
 [Date of final disposal for application]
 [Patent number] 3158297
 [Date of registration] 16.02.2001
 [Number of appeal against examiner's decision of rejection]
 [Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
 [Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 特許公報 (B2)

(11)特許番号

特許第3158297号

(P3158297)

(45)発行日 平成13年4月23日 (2001.4.23)

(24)登録日 平成13年2月16日 (2001.2.16)

(51)Int.Cl.
H 01 J 29/07

識別記号

F I
H 01 J 29/07

B

請求項の数1(全4頁)

(21)出願番号 特願平3-323075
(22)出願日 平成3年12月6日 (1991.12.6)
(65)公開番号 特開平5-159716
(43)公開日 平成5年6月25日 (1993.6.25)
審査請求日 平成10年12月4日 (1998.12.4)

(73)特許権者 000002185
ソニー株式会社
東京都品川区北品川6丁目7番35号
(72)発明者 塩原 健二
愛知県稻沢市大矢町茨島30番地 ソニー
稻沢株式会社内
(72)発明者 深井 正明
愛知県稻沢市大矢町茨島30番地 ソニー
稻沢株式会社内
(72)発明者 鈴木 俊二
愛知県稻沢市大矢町茨島30番地 ソニー
稻沢株式会社内
(74)代理人 100090376
弁理士 山口 邦夫 (外1名)
審査官 小島 寛史

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 アバーチャーグリル

1

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】複数列のストライブ状スリットを設けた金属薄板の周囲に枠体を接合してなるアバーチャーグリルにおいて、前記複数列のストライブ状スリットのうちの最端スリットの隣に、前記ストライブ状スリットのスリットピッチ分あるいは2倍のスリットピッチ分だけ前記最端スリットから離間させて、前記ストライブ状スリットのスリット幅のよりも小さなスリット幅のエキストラスリットを設けるものとし、前記エキストラスリットの先端は、前記ストライブ状スリットの先端と等しくあるいは前記ストライブ状スリットの先端よりも前記2倍のスリットピッチ分だけ短いものとすると共に、先端を徐々に細くしたグレード仕様とすることを特徴とするアバーチャーグリル。

2

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明はアバーチャーグリルに係り、特にトリニトロン受像管(CRT)に使用されるストライブ状のスリット穴を有するアバーチャーグリル(aperture grill)に関するものである。

【0002】

【従来の技術】図5はトリニトロン受像管の構造を示す模式斜視図である。

【0003】図5に示すように、カソード(陰極)1から平行に放射された3本の電子ビーム2はブレホーカス(電子レンズ)3及び主ホーカス(主電子レンズ)4により中心軸上に一度集束した後、分散しコンバーザンス偏光器5に入り、格子(スリット)状の穴を有するシャドーマスクとしてのアバーチャーグリル6に集束し、更

に通過したビームはパネル裏面の対応する発光色の蛍光体7に当たり発光する。

【0004】このアーチャーグリル(AG)6は、トリニトロン受像管の色選別用電極の機能を有し、通常エッティングで縦じま(スリット)状の開口(穴)をほぼ等間隔に形成した薄軟鋼板のフラットアーチャーグリル(FAG)を鋼枠(フレーム)に適当な張力をもたせた状態で取り付けた構成となっている。

【0005】アーチャーグリル(AG)6の組立(取り付け)は、フレームを加圧し換ませた状態で上記FAGをシーム溶接し、その後、加圧を解放させることにより発生するTurn Buckle(フレームの弾性力)の力によってFAGテープに張力をもたせ保持させることによりなされる。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】このAG組立プロセスでは上記Turn Buckleの力の分布がFAGの最端(両端)スリットの幅のバラツキをもたらす。

【0007】AG特性上、この最端スリット幅は、シリンドリカル(円筒)状のパネルの曲率に対応したAG曲率、AG張力優先であり、AG最終外観検査で手直しを行い全数保証を行っている。しかし、その検査の際に検査員のスキル不足及び見逃しで蛍光面工程で有効画面エッジ不良(ベタ不良)が多発する。

【0008】また、一部のスーパーファイン管種では、既にダミースリットと称して最端スリット幅確保を行っているタイプもあるが、無効画面発光となるためSUSリボン貼り(SUSリボン溶接機)及びSUSリボン外しの工程が余分に追加されている。これは、単に有効面と同じスリット幅のため、蛍光面で露光されてしまうからである。このため蛍光面工程前でSUSリボン溶接を行い、遮蔽してその後蛍光面アウトのポジションでSUSリボンを外している。

【0009】しかし、この工程フローは人員及び設備投資が必要であることと、品質面でもリボン不良の発生があり、不安定であった。

【0010】そこで本発明は、有効画面の最端スリット幅を均一に確保し得るアーチャーグリルを提供することを目的とする。

【0011】

【課題を解決するための手段】上記課題は本発明によれば、複数列のストライプ状スリットを設けた金属薄板の周囲に枠体を接合してなるアーチャーグリルにおいて、複数列のストライプ状スリットのうちの最端スリットの隣に、ストライプ状スリットのスリットピッチ分あるいは2倍のスリットピッチ分だけ最端スリットから離間させて、ストライプ状スリットのスリット幅のよりも小さなスリット幅のエキストラスリットを設けるものとし、エキストラスリットの先端は、ストライプ状スリットの先端と等しくあるいはストライプ状スリットの先端

よりも2倍のスリットピッチ分だけ短いものとすると共に、先端を徐々に細くしたグレード仕様とすることを特徴とするアーチャーグリルによって解決される。

【0012】

【作用】本発明によれば、複数列のストライプ状スリット11のうちの最端スリット11aの外側に、そのストライプ状スリット幅よりも小さなスリット幅を有し、且つ遮光し得るエキストラスリット(12a～12d)を設けているため、アーチャーグリル組立時そのエキストラスリットがダミースリットの役割を果たし、有効画面の最端スリット幅を均一に確保することができる。

【0013】

【実施例】以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。

【0014】図1は本発明の第1実施例(グレード仕様)を示す図で、特に(a)はフラットアーチャーグリル(FAG)要部平面図、(b)は(a)の一部拡大断面図である。図では周囲の枠体(フレーム)を省略した図を示す。以下同様である。

【0015】図1(a)に示すように、フラットアーチャーグリル(FAG)10のスリット11のうちの最端スリット11aの隣り(金属薄板部)に端部約10mmの箇所を徐々に細くしたグレード仕様のエキストラスリット(Extra Slit)12aをエッティングにより形成する。このエキストラスリット12aの幅は有効画面部スリット幅の40～70%と細くなっている。エキストラスリット位置として図のXの距離を有効部スリット間のピッチをaとして、aあるいは2aとした。また図中Yの距離を0あるいは2aとした。なお、図1(b)に示すように、エキストラスリット12aはサポートテープ幅内に形成した。

【0016】このようにして形成したアーチャーグリルの細幅エキストラスリットは最端スリット幅のバラツキを吸収し、しかも露光を遮蔽することができた。

【0017】図2は本発明の第2実施例(ストレート仕様)を示す図で、特に(a)及び(b)は図1の(a)及び(b)と同様の図である。

【0018】図2(a)及び図2(b)に示した図において要部平面図である図2(a)のエキストラスリット12bがストレート、すなわちグレード無しで幅が一定である以外はエキストラスリット幅位置等第1実施例の図1と同一とした。

【0019】この第2実施例のアーチャーグリルは第1実施例のFAGを用いた時の効果と同様の効果を得た。

【0020】図3は本発明の第3実施例(シフト仕様)を示す図であり、特に図3(a)は要部平面図、図3(b)は一部拡大断面図である。

【0021】本第3実施例は図3(b)に特に示すように、FAG10の表バターンと裏バターンの中心をX方

5

向にずらし（パターンシフト量P）FAG10に照射する光の入射に対し、遮光効果を持たせる。図3(a)に示したエキストラスリット12cの幅及びエキストラスリット12cの位置は第1実施例と同じグレード仕様とした。本実施例のアーチャーグリルも第1実施例のアーチャーグリルと同様の効果が得られた。

【0022】図4は本発明の第4実施例（バックエッチング量大仕様）を示す図であり、特に図4(a)は上記例と同様の要部平面図、図4(b)は一部拡大断面図である。

【0023】第4実施例はFAG10の裏パターンのエッチング量、すなわちバックエッチング量を多くしてテーブエッジ高さを高くし、実際の入射角に対し遮蔽効果を向上させた。図4(a)に示したエキストラスリット12dの幅及び位置は第1実施例と同じグレード仕様とした。本実施例の効果も上記実施例と同等であった。

【0024】本発明で用いられるエキストラスリットは上記実施例のみならず特許請求の範囲内で種々変形し得るものである。

【0025】

【発明の効果】以上説明した様に、本発明によれば従来スリット幅が不安定であった最端スリットをエキストラスリットとしてあらかじめ最端スリットの更に外側に形成してあるので有効画面の最端スリット幅が安定して確保することができる。更に本発明によればアーチャー*

6

* グリルの外観検査での手直し修正が不要となり、歩留の向上、生産性の向上を図ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施例（グレード仕様）を示す図である。

【図2】本発明の第2実施例（ストレート仕様）を示す図である。

【図3】本発明の第3実施例（シフト仕様）を示す図である。

【図4】本発明の第4実施例（バックエッチング量大仕様）を示す図である。

【図5】トロニトロン受像管の模式斜視図である。

【符号の説明】

1 カソード（陰極）

2 電子ビーム

3 ブレホーカス

4 主ホーカス

5 コンバーゼンス偏向器

6 アーチャーグリル

7 蛍光体

10 フラットアーチャーグリル（FAG）

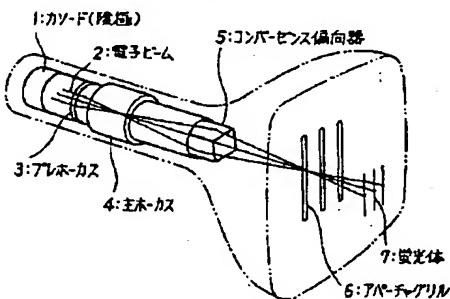
11 スリット

11a 最端スリット

12a, 12b, 12c, 12d エキストラスリット

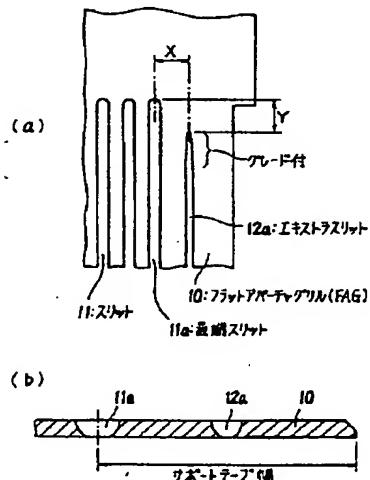
【図5】

トロニトロン受像管の模式斜視図

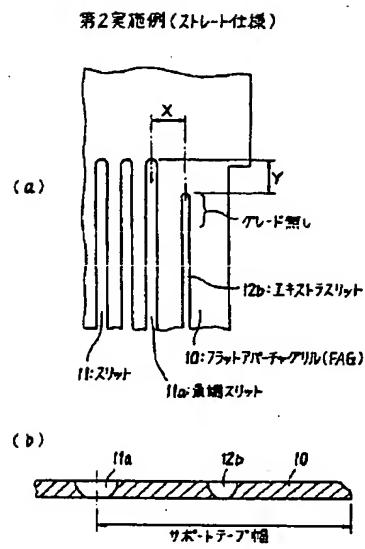


【図1】

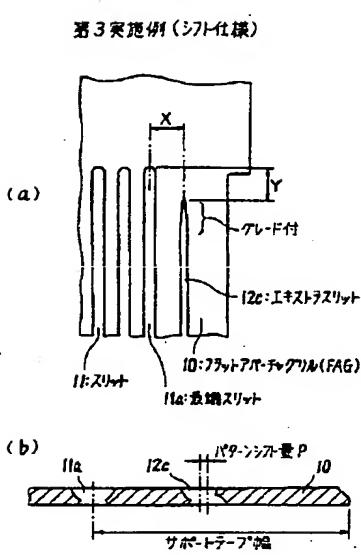
第1実施例（グレード仕様）



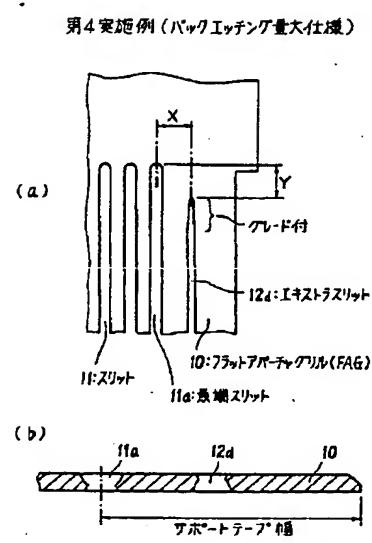
【図2】



【図3】



【図4】



フロントページの続き

(72)発明者 桑山 清保

愛知県稻沢市大矢町茨島30番地 ソニー
稻沢株式会社内

(56)参考文献 特公 昭49-45949 (J P, B 1)

(58)調査した分野(Int.C1., D B名)

H01J 29/07